## **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

06184409

**PUBLICATION DATE** 

05-07-94

APPLICATION DATE

18-12-92

**APPLICATION NUMBER** 

04339208

APPLICANT: TOKUYAMA SODA CO LTD:

INVENTOR: ITO JUNICHI;

INT.CL.

C08L 63/00 C08K 5/15 C08K 7/00 C09D 5/24 C09D163/00 H01B 1/22 H05K 1/09

H05K 3/40

TITLE

: ELECTRICALLY CONDUCTIVE CURABLE COMPOSITION

ABSTRACT: PURPOSE: To provide an electrically conductive curable composition free from

crack-generation in curing and giving a cured material exhibiting electrical conductivity

stable over a long period.

CONSTITUTION: This electrically conductive curable composition contains an epoxy resin, a curing agent and 300-2,000 pts.wt. (based on 100 pts.wt. of the sum of the epoxy resin and the curing agent) of dendritic metal powder having an average particle diameter of 10-15µm and containing ≤0.05vol.% of powder having particle diameter of >40µm. The epoxy resin is composed of a bisphenol A diglycidyl ether having an epoxy equivalent ..of ≤200g/equivalent and at least one kind of monoglycidyl compound selected from 11-13C straight-chain alkyl monoglycidyl ether and 9-11C straight-chain alkyl monoglycidyl ester. The amount of the monoglycidyl compound is 20-60wt.% based on the bisphenol A diglycidyl ether.

COPYRIGHT: (C)1994, JPO& Japio

(19) 口本因特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-184409

(43)公開日 平成6年(1994)7月5日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> C 0 8 L C 0 8 K	63/00 5/15 7/00	識別記号 NLD NLA	庁内整理番号 8830-4 J 7242-4 J	F	ī	技術表示箇別
C 0 9 D	5/24 163/00	PQW PJP	7211-4 J 8830-4 J			
				審査請求	未請才	R 請求項の数 1 (全 10 頁) 最終頁に続く
(21) 出版番号	÷	特顯平4-339208		(71)	出願人	000003182
(22)出頗日		平成4年(1992)12月	]18日			株式会社トクヤマ 山口県徳山市御影町1番1号
		بالمؤن		(72)	発明者	岡本 朋己 山口県徳山市御影町1番1号 徳山曹達株 式会社内
				(72)	発明者	伊藤 順一 山口県徳山市御影町1番1号 徳山曹達株
						式会社内
	٠					

# (54)【発明の名称】 硬化性導電組成物

(57)【要約】 (修正有)

【目的】硬化時にクラックの発生がなく、しかも、得られる硬化体が、長期に亙って安定な導電性を発揮する硬化性導電組成物を提供する。

【構成】エボキシ樹脂、硬化剤、及び上記エボキシ樹脂と硬化剤との合計量100重量部に対して、300~2000重量部の樹枝状金属粉よりなり、上記樹脂状金属粉が平均粒径10~15μmで、40μmを越える粒径の金属粉の割合が0、05容量光以下で、上記エボキシ樹脂が、エボキシ当量200g/当量以下のピスフェノールAジグリシジルエーテルと、炭素数11~13の直鎖アルキルモノグリシジルエーテル及び炭素数9~11の直鎖アルキルモノグリシジルエステルより選ばれた少なくとも1種のモノグリシジル化合物とよりなり、ピスフェノールAジグリシジルエーテルに対してモノグリシジル化合物が20~60重量%の割合で含有されることを特徴とする硬化性導電組成物。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】エポキシ樹脂、硬化剤、及び上記エポキシ 樹脂と硬化剤との合計量100重量部に対して、300 ~2000重量部の樹枝状金属粉よりなり、上記樹脂状 金属粉が、平均粒径10~15μmで、40μmを越え る粒径の金属粉の割合が0、05容量%以下で、且つ対 数分布関数で定義される標準偏差10ggが0.26以 下であり、上配エポキシ樹脂が、エポキシ当量200g **/当量以下のピスフェノールAジグリシジルエーテル** と、炭素数11~13の直鎖アルキルモノグリシジルエ 10 ーテル及び炭素数9~11の直鎖アルキルモノグリシジ ルエステルより選ばれた少なくとも1種のモノグリシジ ル化合物とよりなり、ビスフェノールAジグリシジルエ ーテルに対してモノグリシジル化合物が20~60重量 %の割合で含有されることを特徴とする硬化性導電組成

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規な硬化性導電組成 物に関する。詳しくは、回路形成用基板のスルーホール 20 用貫通孔に充填硬化して導通スルーホールを形成する場 合等のように、厚みのある導電性硬化体を得る場合にお いても、硬化時にクラックの発生がなく、しかも、得ら れる硬化体が、長期に亙って安定な導電性を発揮する硬 化性導電組成物である。

[0002]

【従来技術】硬化性導電組成物は、エレクトロニクス分 野において、IC回路用、導電性接着剤、電磁波シール ド等多くの用途に使用されている。特に、最近では、硬 化させて、導通スルーホールの形成を行い、スルーホー ルを埋めると共に、その上に部品の搭載を可能にした技 術も提案されている。

【0003】上記の硬化性導電組成物の用途において は、硬化性導電組成物の硬化時或いは硬化後における冷 熱衝撃による硬化体へのクラックの発生が問題となる。 即ち、硬化性導電組成物は、硬化性樹脂の硬化収縮によ る金属粉間の接触により、導通性能を発揮するものであ り、硬化時の収縮を伴うものである。そのため、上記硬 化性導電組成物は、一般に、硬化時に硬化体の内部にク ラックを発生しやすいという問題が指摘されている。ま た、硬化後においても、冷熱衝撃によりクラックが発生 するという問題が残存する。

【0004】このような問題を解決する方法として、硬 化性導電組成物中に変性オルガノシロキサン等の可撓性 付与剤を添加することにより、クラックの発生を抑制し ようとする試みがなされている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記可 撓性付与剤を添加した硬化性導電組成物は、IC回路 50 均粒子径を示す。

用、導電性接着剤、電磁波シールド等の用途に使用した 場合における冷熱衝撃に対しては、ある程度の効果を有 するものの、前記スルーホール用貫通孔に充填して導通 スルーホールを形成する場合のように、厚みのある導電 性硬化体を得る場合の硬化時或いは、硬化後の冷熱衝撃 におけるクラックの発生を防止することができない。ま た、上記の現象を防止するのに十分な量まで可撓性付与 剤の添加量を増加させた場合には、硬化性導電組成物の 収縮性が低下し、得られる硬化体の導電性を犠牲にする という問題を有する。かかる問題は、金属粉として銅粉 を使用した場合に顕著である。

ق منيا ج

2

【0006】従って、厚みのある導電性硬化体を形成す る場合でも、硬化時にクラックの発生がなく、しかも、 得られる硬化体が、長期に亙って高度な導電性を発揮す る硬化性導電組成物の開発が望まれていた。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 を解決すべく鋭意研究を重ねた。その結果、硬化性導電 組成物を構成するエポキシ樹脂として、特定の構造を有 するモノグリシジル化合物を特定量含有するエポキシ樹 脂を使用し、且つ金属粉として特定の粒度分布を有する 樹枝状金属粉を使用することにより、これらの構成によ る効果が相乗的に作用し、硬化時におけるクラックの発 生防止性に優れ、且つ得られる硬化体が、長期に亙って 高度な導電性を発揮する硬化性導電組成物が得られるこ とを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0008】即ち、本発明は、エポキシ樹脂、硬化剤、 及び上記エポキシ樹脂と硬化剤との合計量100重量部 に対して、300~2000重量部の樹枝状金属粉より 化性導電組成物をスルーホール形成用貫通孔に充填・硬 30 なり、上記樹脂状金属粉が平均粒径10~15μmで、 40μmを越える粒径の金属粉の割合が0.05容量% 以下で、且つ対数分布関数で定義される標準偏差log σが0.26以下であり、上記エポキシ樹脂が、エポキ シ当量200g/当量以下のピスフェノールAジグリシ ジルエーテルと、炭素数11~13の直鎖アルキルモノ グリシジルエーテル及び/又は炭素数9~11の直鎖ア ルキルモノグリシジルエステルより選ばれた少なくとも 1種のモノグリシジル化合物とよりなり、ピスフェノー ルAジグリシジルエーテルに対してモノグリシジル化合 40 物が20~60重量%の割合で含有されることを特徴と する硬化性導電組成物である。

> 【0009】尚、本発明において、金属粉の平均粒径及 び対数分布関数で定義される標準偏差1οgσ、及び4 0 μmを越える粒径の金属粉の割合は、レーザー散乱法 により測定したものである。即ち、レーザー散乱法によ って測定された金属粉の粒度分布の測定データを基に、 平均粒径及び対数分布関数で定義される標準偏差10g σ、及び40μmを越える粒径の金属粉の割合を算出し た。なお、本発明における金属粉の平均粒径は、体積平

【0010】本発明に用いられるエポキシ樹脂は、エポ キシ当量200g/当量以下のピスフェノールAジグリ シジルエーテルと、炭素数11~13の直鎖アルキルモ ノグリシジルエーテル及び/又は炭素数9~11の直鎖 アルキルモノグリシジルエステルのモノグリシジル化合 物とよりなる組成を有することが重要である。

【0011】即ち、本発明に使用するエポキシ樹脂を、 架橋成分であるピスフェノールAジグリシジルエーテル とモノグリシジル化合物とを組み合わせた組成とするこ と及び後記する特定の金属粉を使用することによる相互 10 無水コハク酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット 作用により、硬化性導電組成物の硬化時或いは硬化体の 冷熱衝撃によるクラックの発生を防止するという効果を 発揮することができる。

【0012】本発明において、エポキシ樹脂の架橋成分 としてピスフェノールA型エポキシ樹脂を使用する理由 は、吸水率が低い点、硬化に伴う架橋密度が高い点等が 挙げられる。 上記ピスフェノール A ジグリシジルエーテ ルは、そのエポキシ当量が200g/当量を越えると、 硬化性導電組成物の硬化に伴う架橋密度が低下し、良好 な尊電性が得られない。

【0013】また、本発明において、上記エポキシ樹脂 の一成分として使用される直鎖アルキルモノグリシジル エーテルの炭素数が13を超える場合又は直鎖アルキル モノグリシジルエステルの炭素数が11を超える場合 は、得られるエポキシ樹脂のB分散温度が高くなるた め、得られる硬化性導電組成物の硬化体の耐冷熱衝撃性 が低下し、特に、低温における耐クラック性が低下す る。また、硬化性導電組成物の硬化時の収縮により発生 する応力集中の緩和効果が低下し、これによっても硬化 時においてクラックが発生し易くなる。

【0014】上記の炭素数以下のモノクリシジル化合物 は、一般に低粘度の液状であり、これによりピスフェノ ールAジグリシジルエーテルの粘度を調節することがで きる.

【0015】一方、直鎖アルキルモノグリシジルエーテ ルの炭素数が11より小さい場合、および直鎖アルキル モノグリシジルエステルの炭素数が9より小さい場合 は、沸点が低下し、加熱硬化の際の揮発量が大きくなる ため、硬化時の硬化体の収縮が異常に生じ、得られる硬 化体にクラックが入りやすくなる。

【0016】また、上記モノグリシジル化合物のアルキ ル鎖は、直鎖状であることが重要である。即ち、該アル キル鎖が分枝した構造のモノグリシジル化合物を使用し た場合、エポキシ樹脂の8分散温度が高くなる傾向があ

【0017】本発明において、エポキシ樹脂は、上配ビ スフェノールAジグリシジルエーテルに対し、モノグリ シジル化合物を20~60重量%、好ましくは、30~ 50重量%の割合で配合してなる。

【0018】モノグリシジル化合物の割合が20重量% 50 下で、且つ対数分布関数で定義される標準偏差logσ

より少ない場合は、エポキシ樹脂の8分散温度を下げる 効果が不十分となり、耐クラック性が低下する。また、 該モノグリシジル化合物の割合が60重量%を越える場 合には、エポキシ樹脂の硬化に伴う架橋密度が低下する ため、良好な導電性が得られない。

【0019】本発明において、硬化剤は、エポキシ樹脂 の硬化剤として公知のものが使用できる。例えば、メタ フェニレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジア ミノジフェニルスルホン等のアミン類、無水フタル酸、 酸、テトラヒドロ無水フタル酸などの酸無水物、イミダ ゾール類、ジシアンジアミド等の化合物系硬化剤、フェ ノール樹脂、ポリアミド樹脂、尿素樹脂等の樹脂系硬化 剤が挙げられる。特に、ノボラック型フェノール樹脂ま たはノボラック型クレゾール樹脂は、耐湿性、耐熱性に 優れ、また還元性を備えている点、ポットライフが長い 点、ブリント配線板等に対して硬化温度が適切である 点、ポイドの原因となるような副生成物の量が極めて少 ない点等から、本発明の硬化剤として最も適している。 20 上記硬化剤の添加量は、使用する硬化剤の種類に応じ て、通常使用される量を選択すればよい。一般にエポキ シ樹脂のエポキシ基1当量に対して0.3~2.0当 量、好ましくは0.5~1.3当量とするのが好まし い。硬化剤がエポキシ樹脂のエポキシ基1当量に対し て、0.3当量未満、または2.0当量を越える場合、 得られる硬化体の架橋密度が小さくなる傾向があり、良 好な尊竜性が得られない場合がある。

【0020】本発明においては、金属粉として、導電性 を有する樹脂状金属粉を使用することが、エポキシ樹脂 30 との接着性が良好であり、且つ金属粉とパインダー界面 における剥離に伴うクラックの発生を防止するため、及 び後記の特定の粒度分布への調整及び前記エポキシ樹脂 との組み合わせによって、便化時にクラックの発生がな く、得られる硬化体が、長期に亙って安定な導電性を発 揮する硬化性導電組成物を得るために必要である。

【0021】上記樹脂状金属粉の材質は、導電性を有す る公知の材質が特に制限なく使用される。例えば、銅、 銀、ニッケル、鉄等が挙げられる。

【0022】本発明において、樹脂状金属粉は、平均粒 40 径が10~15 μmであることが必要である。即ち、樹 脂状金属粉の平均粒径が10 umより小さい場合は、樹 脂状金属粉相互の接触点が増加するために良好な導電性 が得られるが、金属粉の粒度分布を前述した範囲に制限 したとしても、硬化時のクラックの発生を抑制すること ができず、本発明の目的を達成することができない。ま た、平均粒径が15μmを越えると、エポキシ樹脂と金 属粉との界面においてクラックが発生し易くなる。

【0023】また、本発明において樹脂状金属粉は、4 0μmを越える粒径の金属粉の割合が0.05容量%以

が0.26以下であることが必要である。

【0024】即ち、本発明者らは、硬化時の硬化性導電 組成物のクラックの発生原因について種々検討した結 果、金属粉中に比較的粒径の大きな金属粉が存在する場 合、該金属粉と樹脂との界面において優先的にクラック が発生することを見いだした。そして、該金属粉の大粒 径の粒子を、対数分布関数で定義される標準偏差 1 o g σが0. 26以下となるように制限し、且つ40μmを 越える粒径の金属粉を減少させることにより、前記のモ 導電組成物の硬化時のクラックの発生を効果的に防止し 得ることに成功したのである。

【0025】因に、市販されている樹脂状銅粉は、40 μmを越える粒径の金属粉を含まず、且つ対数分布関数 で定義される標準偏差Ιοgσが0.26以下の場合、 平均粒径が10μm未満となり、平均粒径が10~15 μmの場合、対数分布関数で定義される標準偏差log σが0.30を越えるか、或いは40 μmを越える粒径 の金属粉が含まれる。

径、粒度分布を有する樹脂状銅粉の製造方法は、特に制 限されるものではない。例えば、レーキ分級器、スパイ ラル分級器、液体サイクロン等の湿式分級法、ふるい、 回転体型分級器、遠心分級器、エア・セパレータ等の乾 式分級法による方法が好適である。

【0027】本発明において、樹脂状金属粉は、エボキ シ樹脂と硬化剤との合計量100重量部に対して、30 0~2000重量部、好ましくは400~700重量部 の割合で用いられる。

と硬化剤との合計量100重量部に対して、300重量 部より少ない場合は、良好な導電性が得られない。ま た、該樹脂状金属粉の割合が、2000重量部を越える 場合は、流動性が低下し、印刷性などの取扱いに問題が 生じるだけでなく、得られる硬化体の金属粉の結合力が 弱まり、導電性が低下するため好ましくない。また、安 定した導電性と、良好な取扱い性を兼ね備えた硬化性導 電組成物を得るためには、前記樹脂状金属粉の添加量 は、エポキシ樹脂と硬化剤との合計量100重量部に対 して、400~700重量部とすることが特に好まし 40 されるものではない。 11.

【0029】本発明の硬化性導電組成物には、必要に応 じて、上記硬化剤に加え、硬化促進剤を添加しても良 い。何えば、酸無水物系、ジシアンジアミド、フェノー ル樹脂、芳香族アミン等に対し、第3アミン類やイミダ ゾール類が好適に使用できる。かかる硬化促進剤の添加 量は、エポキシ樹脂及び硬化剤の合計量100重量部に 対し、0.1~5重量部が適当である。

【0030】本発明の硬化性導電組成物は、特に溶剤を 必要としないが、その用途に応じて、適宜、溶剤を添加 50 %) となるように配合してエポキシ樹脂を構成し、ま

して粘度の調節を行って使用しても良い。上記溶剤とし ては、公知のものが特に制限なく使用できる。例えば、 イソプロパノール、ブタノール等のアルコール類、酢酸 エチル、酢酸プチル等のエステル類、エチルカルピトー ル、ブチルカルビトール等のカルビトール類等が挙げら れる。上記溶剤は、単独、或いは2種以上を混合して使 用しても良い。

. . .

【0031】本発明の硬化性導電組成物には、その特性 を著しく低下させない範囲で、公知の添加剤を配合して ノグリシジル化合物の作用との相乗効果により、硬化性 10 も良い。かかる添加剤としては、例えば、消泡剤、分散 剤、チキソトロピー化剤、レベリング剤、防錆剤、還元 剤等が挙げられる。

> 【0032】本発明の硬化性導電組成物の製造方法は、 特に制限されないが、上記のエポキシ樹脂、硬化剤、金 風粉及び必要に応じて配合される各種の添加剤を混合し て、公知の分散装置、例えばディスパー、ボールミル、 3本ロールミル、フーパーマーラー等を用いて混練する ことにより製造できる。

【0033】本発明の硬化性導電組成物は、スプレー、 【0026】本発明に使用される前配特定の平均粒子 20 刷毛塗り、ディッピング、オフセット印刷、スクリーン 印刷等の、公知の方法で塗装、印刷或いは充填すること ができる.

#### [0034]

【発明の効果】本発明の硬化性導電組成物は、硬化性導 電組成物を構成するエポキシ樹脂として、特定の構造を 有するモノグリシジル化合物を特定量含有するエポキシ 樹脂を使用し、且つ金属粉として特定の粒度分布を有す る樹脂状金属粉を使用することによる相乗効果により、 硬化時におけるクラックの発生防止及び得られる硬化体 【0028】上配樹脂状金属粉の割合が、エポキシ樹脂 30 の冷熱衝撃によるクラックの発生防止に優れた効果を発 揮する。 また、長期に亙って高度な導電性を発揮すると いう特徴をも有する。

> 【0035】従って、本発明の硬化性導電組成物は、上 配特性を利用して、何えばスルーホール目詰め等のよう な厚い硬化体を形成する用途において好適に使用され、 高い信頼性を得ることができる。

#### [0036]

【実施例】以下に、実施例及び比較例により、本発明を 具体的に説明するが、本発明は、これらの実施例に限定

【0037】実施例1~14、比較例1~16 表1に示した各種の金属粉を準備した。尚、該金属粉に は、分散剤として金属粉の表面積当たり0.25×10 - mmol/cmiのリノール酸、及びリノール酸に対 し、3wt (重量) %のB. H. Tを添加して予備混合 を行った。

【0038】一方、エポキシ当量173g/当量のピス フェノールAジグリシジルエーテルに対して、表2に示 す種類のモノグリシジル化合物を表2に示す割合(重量 た、該エポキシ樹脂と硬化剤との合計量100重量部に 対して表2に示す割合(重量部)で上記金属粉を配合 し、更に、表2に示す硬化剤をエポキシ樹脂100重量。 部に対して表2に示す割合(重量部)で配合し、更にま た、エポキシ樹脂100 承量部に対して1 重量部の2 エ チル4メチルイミダソールを硬化促進剤として配合し、 これらを3本ロールミルで30分間混合して硬化性導電 組成物を得た。

7

【0039】尚、表1に示した各種金属物のうち、A、 全てふるい(篩)を用いて分数を行い、 大紅怪の金属粉 を除去したものである。

【0040】また、実施例7. 比於例8. 10、12、 14においては、硬化性導電机氏物の粘度を300~3 000ポイズに調節するため、配練中にお明としてプチ ルセロソルブを適量添加した。

【0041】得られた硬化性導心起成物を、ガラスエボ キシ基板上にスクリーン印刷法により印刷して、771、 図2、および図3に示した回路パターンを作成した。な お、図2、図3のスルーホールバターンにおける基板 20 エポキシ当量280g/当量のピスフェノールAジグリ は、厚み1.6mm、スルーホール任0.8mmoのも のを用いた。スルーホールパターンの硬化は、熱風乾燥 炉で80℃、2時間の条件で乾燥した後、180℃に温 調した遠赤外炉で、6分間の条件で硬化した。一方、図 1のパターンの硬化は、180℃に温調した滋赤外炉#

\*で、6分間の条件で行った。

【0042】硬化後、各回路パターンの抵抗値をデジタ ルマルチメータで測定し、体積抵抗率、及びスルーホー ル抵抗値の平均値を算出した。スルーホール抵抗値が2 00mQ/穴を超えるものについて、硬化後の不良率と してカウントした。また、スルーホール抵抗値は、不良 スルーホールを除いた平均値で表した。

【0043】尚、スルーホールパターンについては、各 実施例および比較例あたりスルーホール10,000穴 B、G、Hは市販の樹枝状絹粉を用い、その他のものは 10 について冷熱サイクル試験を−65℃、30分~125 ℃、30分の条件で500サイクル行った。冷熱サイク ル試験後、スルーホール抵抗が30%以上増加したもの をカウントし、冷熱試験後の不良率として表した。

> 【0044】これらの結果を、表3にまとめて示した。 【0045】また、本発明によって得られたスルーホー ル内の硬化性導電組成物の硬化体について、クラック及 びポイドの発生の有無を観察した結果、クラック及びボ イドは、全く発生していなかった。

【0046】比較例17

シジルエーテルを用いた他は、全て実施例1と同様にし てベーストを混練し、得られた硬化性導電組成物につい て同様の評価を行った。 結果を表3に併せて示した。 [0047]

【表1】

表 1

記号	推加	体数平均粒径 (#m)	粒度分布 (10gの)	大粒径全異数の 調合 (電量%)	
A	M	6. 5	0.23	0	
В	,	8. 3	0.25	0	
С	y	11.2	0.24	0	
D	y	14.2	0.25	0	
E	ŋ	16.1	0.25	0	
F	Ŋ	11.4	0.28	0	
G		11.3	0.26	0.08	
H	p	12.1	0.30	0.71	
. 1	銀	12.7	0.23	0	
1	ニッケル	12.1	0.25	0	

- \* 粒度分布とは、対敗分布関数における標準偏差である。
- \* 大粒径金周粉とは、40mmを耐える粒径の金属筋である。

特開平6~184409

· 表 2

		~				_	
実施例 比較例		<b>≜</b>	員数	モノグリンジル化合物		提 化	剤
	No.		重量部	蓝類	重量%	種類	重量数
実施例	1	С	460	a-9>7°91 3°999°61-91	40	/4* 575型 73/-3模闘	3 7
実施例	2	1	,,,	n		"	В
実施例	3	J		2	. 7	,,	2
比較例	1	A	,,	11	"	,,	В
比較例	2	В	,	"		"	"
実施例	4	D	7	N N	n	"	y
比較例	3	E	,	<i>n</i>	,	,	"
比較例	4	F	,	b	ø		,
比較例	5	G	,	B	7	,,	,
比較例	в	H	,	ä	,	77	,
比較例	7	С	250	j)	"	,,	,,
突旋例	Б	IJ	350	D.	,		,,
美族保	в	Į.	800	IJ	,	,	,,
実施例	7	*	1200	B	,		D
比較例	8	p	2500	,,	,	,	"

[0049]

【表3】

12

11 表2(続き)

実施例	金	属 柗	モノグリンジ	ル化合物	硬化	Ħ
比較例 No.	配号	重量都	往 類	重量%	餌 類	重量部
比較例 9	С	460	ローノニル う* サシシ* ルエーテル	4.0	/8 <sup>*</sup> 577型 71/-3荷胎	37
実施例 8	))	IJ	ロートリテ <sup>・</sup> シネ ク <sup>・</sup> ルシシ <sup>・</sup> ルエーテル	IJ	n	מ
比較例10	"	O.	n-4° 297° 94 9° 499° 81-58	IJ	n	n
比較例11	n	n	n-47' f3 9' 499' 81798	IJ	η	ח
実施例 8	77	Ü	n-/こみ う"ザシシ" Bエステル	נו	n	מ
実施例10	n	B	n-9ンデ <sup>*</sup> 9\$ 9 <sup>*</sup> 999 <sup>*</sup> \$175\$	37	п	n
比較例12	"	Ų	n-1-47, 38 9, 435, 81719	y	J)	IJ
比较例13	n	n	41fb/CB 7° 799° &1 -74	וו	n	))
比較例14	זו	JI	-	0	n	נו
比較例15	"	n	n-9ン7* 98 9* 999* BY-78	1 0	n	N
実施例11	. );	IJ	II .	3 0	n	n
実施例12	ינו	Ħ	n	5 0	n	n
<b>比較例16</b>	"	ת	H	70	п	IJ
比较例17	נו	J)	n	4 0	n	27
実施例13	מ	Ħ	H	11	o-クレソ゚ール ノポラック樹脂	87
実施例14	n	Ħ	И	n	9' 97') 9' J2h'	2 1

[0050]

40 【表4】

13 李 3

14

実施領N o	<b>存</b> 段低抗率	スルーネール抵抗値	不良率 (1/10,000穴)	
	(X10-4Ω·cm)	(mQ/六)	硬化铁	冷盤試験後
文施例 1	28.1	3 2	0	0
夹路筷 2	4. 7	1 2	0	0
実施例 3	70.9	9 1	0	0
比较例 1	19.6	18	187	458
比较例 2	25.1	2 9	2 6	43
突遊例 4	31.9	3 1	0	0
比较例 S	41. €	5 8	1 7	3 9
比較例 4	28. Ç	4 4	В	2 7
比較例 5	38.5	4 9	94	318
比較例 6	41.5	5 5	258	8 4 5
比較例 7	•	œ	-	-
実施例 5	105. 7	122	0	0
実施例 6	18.2	4.4	0	0
奥斯例 7	53.4	8 1	0	0
比較例 8	(ペース	7. 化不能)	- 1	

[0051]

【表5】

16

15 表3(統含)

323 (828)							
実施例No.	体装抵抗率	スルーホール抵抗値	不良率 (1/10,000穴)				
<u></u>	(X 10 <sup>-4</sup> Ω ·cs)	(mQ/穴)	硬化铁	冷热試製袋			
比較例 8	16.8	87	5	74			
実施例 8	18.6	41	0	0			
比較例10	31.4	6 2	7	4 6			
比較例11	50.0	7 1	8	5 2			
実施例 9	22.6	3.5	0	0			
実施例10	29.3	46	0	0			
比較例12	30.8	52	4	74			
比較例13	15.5	3 7	12	283			
比較例14	27. 9	2 9	46	1.851			
比較例15	28.8	3 1	8	104			
実施例11	29. 3	3 6	0	0			
夹施例12	33.5	8 2	0	0			
比較例16	518	605	_	-			
比较例17	2800	3500	-	-			
突施例13	21.6	41	0	0			
夹施例14	40.3	6 5	0	0			

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 体積抵抗率を測定するためのパターンであ

【図2】 スルーホール抵抗を測定するためのスルーホ 一ル基板の平面図である。

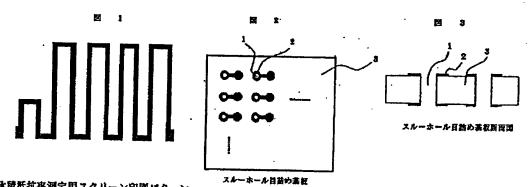
【図3】 図2の断面図である。 【符号の説明】

- 30 1 スルーホール
  - 2 銅箔
  - 3 基板

【図1】

【図2】

【図3】



体積抵抗率測定用スクリーン印刷パターン

(10)

特開平6-184409

技術表示箇所

フロントページの続き

(51) Int. Cl. \* 識別記号 广内整理番号 FΙ H01B 1/22 A 7244-5G H05K 1/09 D 6921-4E 3/40 K 7511-4E